(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202843071 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220526610.1

(22)申请日 2012.10.15

(73)专利权人 苏州新扬塑胶模具制品有限公司
地址 215159 江苏省苏州市吴中区光福镇工业园苏州新扬塑胶模具制品有限公司

(72)发明人 冯立新

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
A47G 1/14(2006.01)
A45C 1/12(2006.01)
A45C 15/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

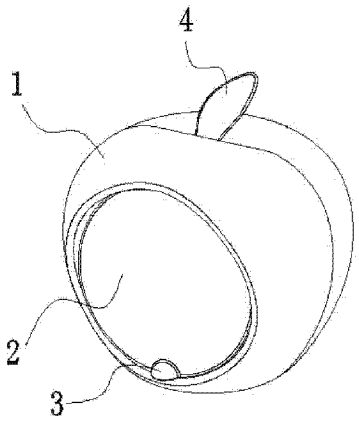
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种苹果形相框

(57)摘要

本实用新型涉及一种苹果形相框，包含框体、相片盖；框体的外形与苹果的形状相似；框体的前部设有相片槽；相片盖设置在相片槽上；相片盖为透明材料；本实用新型方案的苹果形相框，框体的外形与苹果的形状相似，框体上设置的相片槽用来放置照片，并通过相片盖将照片固定；这种相框的整体结构美观，照片易更换；框体可以设计成空心的存钱罐，很适合儿童使用。



CN 202843071 U

1. 一种苹果形相框，其特征在于：包含框体（1）、相片盖（2）；所述框体（1）的外形与苹果的形状相似；所述框体（1）的前部设有相片槽；所述相片盖（2）设置在相片槽上；所述相片盖（2）为透明材料。

2. 根据权利要求 1 所述的苹果形相框，其特征在于：所述相片盖（2）上设置有卡扣（3）；相片盖（2）通过所述卡扣（3）固定在相片槽上。

3. 根据权利要求 1 所述的苹果形相框，其特征在于：所述框体（1）的顶部设置有装饰叶片（4）。

4. 根据权利要求 1 所述的苹果形相框，其特征在于：所述框体（1）呈空心设置，框体（1）的后部设置有储钱口（5）。

一种苹果形相框

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种相框，特指一种结构简单、外形美观的苹果形相框。

背景技术

[0002] 一般的相框多为矩形框架，框架上设有放置相片用的凹槽，将照片裁剪到与凹槽的形状一致并放入凹槽中，盖上透明的玻璃制品或塑胶制品形成完整的相框；这种相框古板单调，而且难以更换照片，无法适应现代人对相框整体美感的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种结构简单、外形美观的苹果形相框。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种苹果形相框，包含框体、相片盖；所述框体的外形与苹果的形状相似；所述框体的前部设有相片槽；所述相片盖设置在相片槽上；所述相片盖为透明材料。

[0005] 优选的，所述相片盖上设置有卡扣；相片盖通过所述卡扣固定在相片槽上。

[0006] 优选的，所述框体的顶部设置有装饰叶片。

[0007] 优选的，所述框体呈空心设置，框体的后部设置有储钱口。

[0008] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0009] 本实用新型方案的苹果形相框，框体的外形与苹果的形状相似，框体上设置的相片槽用来放置照片，并通过相片盖将照片固定；这种相框的整体结构美观，照片易更换；框体可以设计成空心的存钱罐，很适合儿童使用。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明：

[0011] 附图 1 为本实用新型所述的一种苹果形相框的立体图；

[0012] 附图 2 为本实用新型所述的一种苹果形相框的后视图；

[0013] 其中：1、框体；2、相片盖；3、卡扣；4、装饰叶片；5、储钱口。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0015] 附图 1-2 为本实用新型所述的一种苹果形相框，包含框体 1、相片盖 2；所述框体 1 的外形与苹果的形状相似，框体 1 为空心体；所述框体 1 的前部设有相片槽；所述相片盖 2 为透明材料；所述相片盖 2 上设置有卡扣 3；相片盖 2 通过所述卡扣 3 固定在相片槽上；所述框体 1 的顶部设置有装饰叶片 4；所述框体 1 的后部设置有储钱口 5。

[0016] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0017] 本实用新型方案的苹果形相框，框体 1 的外形与苹果的形状相似，框体 1 上设置

的相片槽用来放置照片，并通过相片盖 2 将照片固定；这种相框的整体结构美观，照片易更换；框体 1 的空心设计使相框同时可以作为存钱罐使用，很适合儿童的房间装饰。

[0018] 以上仅是本实用新型的具体应用范例，对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案，均落在本实用新型权利保护范围之内。

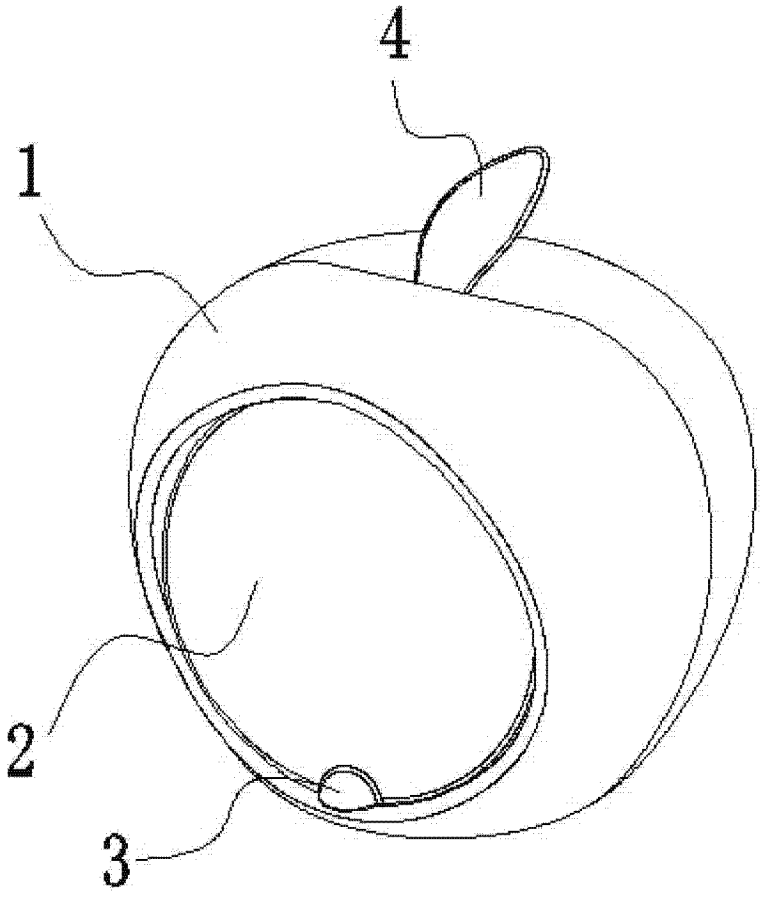


图 1

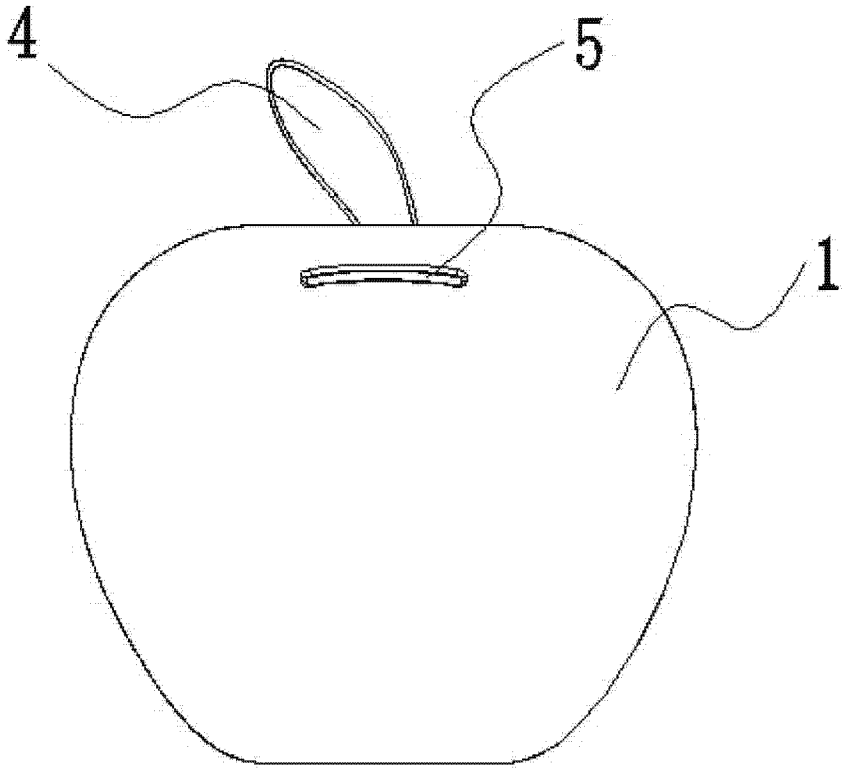


图 2